
3.3 特許

1. 栗原 清二, 桑原 穂, : “新規な液晶高分子およびそれを用いた光学素子”, 2012-77228(2012.4.19)
 2. 新留琢郎、和田富美夫、片山佳樹、薬丸康介、河野喬仁、山下修蔵: “核酸デリバリー方法および核酸デリバリーデバイス”, 5105600(2012.10.12)
 3. 富永昌人、坂本伸悟、深道佑一、岩岡彩子、橋口昭貴、戸上 純、渡邊範明: “カーボンナノチューブ複合電極及びその製造方法”, PCT/JP2012/061967(2012.5.10)
 4. 伊原博隆、高藤誠: “複合材料の製造方法”, 特許第 5192612(2013/2/8)
 5. 伊原博隆: “屈折率変調材”, 特願 2013-028739(2013/2/1)
 6. 伊原博隆、高藤誠: “導電性ポリマー組成物”, 特願 2012-247188(2012/11/1)
 7. 伊原博隆、高藤誠: “複合材料”, 特願 2012-242353(2012/11/1)
 8. 高藤誠、伊原博隆: “ガスバリア性コート剤”, 特願 2012-232845(2012/10/22)
 9. 伊原博隆、高藤誠: “複合材料及びその製造方法”, 特願 2012-193089(2012/9/3)
 10. 伊原博隆: “屈折率変調材”, 特願 2012-137177(2012/6/1)
 11. 高藤誠、伊原博隆: “複合材料及びその製造方法”, 特願 2012-526560(2012/5/1)
 12. 坂田真砂代 : “エンドトキシン吸着体、及びそれを用いたエンドトキシンの除去方法”, 2001-72011(2001.3.14), 2002-263486(2002.9.17), 2012-4996791(2012.5.18)
 13. 村上敬宜, 松岡三郎, 峯 洋二, 金崎俊彦: “オーステナイト系ステンレス鋼、及びその水素除去方法（中国）”, 1068093(2012.10.24)
 14. 村上敬宜, 峯 洋二, 金崎俊彦 : “オーステナイト系ステンレス鋼、及びその水素添加方法”, 5177747(2013.1.18)
 15. 村上敬宜, 松岡三郎, 峯 洋二, 金崎俊彦: “オーステナイト系ステンレス鋼、及びその水素除去方法（韓国）”, 10-121286(2012.12.10)
 16. 森園 靖浩, 連川貞弘, 吉本光宇: “導電性材料の製造方法及び導電性材料”, 特願 2012-209047(2012.9.24)
 17. 山崎倫昭, 河村能人: “マグネシウム合金及びその製造方法”, 特願 2012-096079(2012.4.19)
 18. 中臺一博, 公文誠, 小田恭朗: “音響信号処理装置, 音響信号処理方法, 及び音響信号処理プログラム”, 特願 2012-166276(2012.7.16)
 19. 真下 茂: “強磁性複合体とその製造方法”, 特願 2013-0621362013 年 2 月 4 日 (2013/2/4)
 20. 川原顕磨呂, 佐田富道雄: “流体混合器および流体混合方法”, 第 4982744 号 (H24.5.11)
 21. 佐田富道雄, 川原顕磨呂: “マイクロバブル発生装置”, 第 5006273 号 (H24.6.1)
 22. 佐田富道雄: “バブル噴流式エアリフトポンプ”, 第 5007468 号 (H24.6.8)
 23. 佐田富道雄, 川原顕磨呂: “流体混合器および流体混合方法”, 第 5103625 号 (H24.10.12)
 24. 浪平隆男、重石 光弘、秋山、大津政康、高橋 伸幸: “構造体の解体方法”, 特許第 5051724 号 (2012.8.3)
 25. 桐明幸次郎, 村上 聖, 井上健次郎, 小川勇二 : “溶接スラグを利用したコンクリート二次製品”, 2012-218997(2012.11.12)
-

-
- 26. 蛭原健治, 光木文秋, 山下義隆, 中村憲仁, 橋本幸雄：“オゾン発生噴射装置並びに背負い形オゾン消毒装置”, PCT/JP2013/056936(2013.3.13)
 - 27. 戸田真志, 長崎健, 大塚聰：“半導体集積回路および物体距離計測装置”, 2012-169102(2012.7.31)
 - 28. Masashi Toda, Takeshi Nagasaki, So Otsuka : “SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT AND OBJECT-DISTANCE MEASURING APPARATUS”, 13/754,948(2013.1.31)
-